

تأثیر pH بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃

ارغوان نوروزیان کرمانی^۱، مرتضی زند رحیمی^{۱*}، هادی ابراهیمی فر^۲

^۱ بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

^۲ بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفت، کرمان، ایران

چکیده: با استفاده از ذرات سخت سرامیکی در ابعاد نانو در زمینه پوشش‌های کپالت-فسفر خواص خوردگی را می‌توان بهبود بخشد. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃ با استفاده از تکنیک رسوب‌دهی الکتریکی به روش جریان مستقیم بر روی زیر لایه AISI 430 پوشش داده شد. کیفیت پوشش و مقاومت به خوردگی آن با pH محلول آبکاری (۴، ۳، ۲ و ۵) در حمام مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی مورفولوژی پوشش و آنالیز پوشش تشکیل شده به ترتیب از دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) و میکرو آنالیز EDS استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین نشست ذرات سرامیکی آلمینا در pH برابر با ۴ است و پوشش تشکیل شده در pH برابر با ۴ کاملاً یکنواخت و پیوسته است. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی، آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیوبدینامیک در محلول آبی ۳/۵ درصد وزنی NaCl بر روی نمونه‌های پوشش دار و بدون پوشش اعمال گردید. نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون تا福 و الکتروشیمیایی نیز با تصاویر میکروسکوپی مطابقت داشت و نشان دادند که پوشش تشکیل شده در حمام با pH برابر با ۴ بیشترین مقاومت به خوردگی را دارد.

کلمات کلیدی: پوشش کامپوزیتی، نانو آلمینا، pH، خوردگی، پلاریزاسیون پتانسیوبدینامیک.

۱ - مقدمه

از فولاد در تمام صنایع به صورت گوناگون استفاده می‌شود و طول عمر واحدهای صنعتی تا حد زیادی به خواص این فولادها بستگی دارد. پوشش دادن از روش‌های تکمیل سطح مواد است که به منظورهای مختلفی از جمله مسائل تزئینی، بهداشتی و مکانیکی اعمال می‌شود و با استفاده از آن می‌توان خواص خوردگی، سایشی، اصطکاکی فلزات را بهبود بخشد و هزینه تولید را با توجه به عمر نهایی کاهش داد. برای تولید پوشش‌های کامپوزیتی از روش آبکاری الکتریکی استفاده می‌شود. آبکاری الکتریکی فرآیندی است که در آن با استفاده از جریان برق لایه نازکی از یک فلز روی سطح فلزی دیگر رسوب داده می‌شود. جریان برق و عوامل احیا کننده که در این فرآیند مصرف می‌شوند ارزان هستند. این امر توجیه اقتصادی خوبی برای توسعه این روش است. آبکاری یکی از بیشترین تکنیک‌های اقتصادی عالی و عملی برای تولید کامپوزیت‌های زمینه فلزی است. آبکاری الکتریکی یک راه نسبتاً آسان و ارزان از رسوب فیلم‌های نازک و ضخیم روی سطوح رسانا بدون آسیب زیر لایه‌ها است. یک سلول آبکاری شامل آند (ورق نیکل)، کاتد (زیر لایه فولادی)، محلول‌های فلزی آبی (محلول آبکاری نیکل مانند سولفات نیکل که شامل یون‌های Ni²⁺ و SO₄²⁻ است) و یک منبع تغذیه می‌باشد [۱ و ۲].

با توجه به اینکه در پوشش‌های کامپوزیتی خواص فاز زمینه و ذرات ثانویه با هم ترکیب می‌شوند، خواص ویژه از قبیل استحکام خوب در دمای بالا، هدایت حرارتی بالا و ضریب انبساط حرارتی پایین حاصل می‌شوند. اگرچه ممکن است ذرات منجر به ترک یا خلل و فرج و یا تنش‌های درونی به ویژه در فصل مشترک و در نتیجه منجر به خوردگی تنشی و موضعی و تردی پوشش شوند [۳]. آبکاری الکتریکی ذرات سخت ساخت ثانویه در زمینه فلزی دارای مزایایی از قبیل دمای کاری پایین،

هزینه پایین و ایجاد پوشش‌هایی با خواص مختلف با تغییر شرایط الکتروشیمیایی می‌باشد. ذرات سخت ثانویه باعث تقویت در خواص مکانیکی، تریبولوژیکی، ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون پوشش می‌شوند [۴ و ۵]. اخیراً تلاش زیادی در ساخت پوشش‌های کامپوزیتی زمینه فلزی با استفاده از ذرات نانو و میکرو به لحاظ تکنولوژیکی به منظور افزایش خواص این پوشش‌ها شده است، با این حال آکلومره شدن ذرات بسیار ریز به دلیل سطح انرژی بالای ذرات نمی‌تواند به طور کامل برطرف شود [۶ و ۷].

حساسیت ریزساختار و خواص نهایی پوشش به پارامترهای زیادی وابسته است. عواملی از جمله میزان غلظت ذرات در حمام آبکاری، دانسیته جریان اعمالی و pH محلول آبکاری بر روی مقدار نشست ذرات در پوشش، مورفولوژی و خواص مکانیکی پوشش از جمله میکروسختی تأثیرگذار می‌باشند. از دیگر پارامترهای مؤثر در آبکاری می‌توان به دمای حمام آبکاری، مدت زمان آبکاری، سرعت همزنی و حضور انواع افزودنی‌ها اشاره کرد [۸]. پوشش‌های حاوی کبالت و فسفر برای چندین دهه با توجه به خواص منحصر به فرد خود از قبیل استحکام بالا، مقاومت به سایش خوب، مقاومت در برابر خوردگی مطلوب و خواص مغناطیسی خاص مورد بررسی قرار گرفته و به طور گسترده در دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند [۹ و ۱۰].

هدف از تحقیق حاضر ساخت پوشش‌های نانو کامپوزیتی زمینه فلزی کبالت-فسفر-اکسیدآلومینیوم به روش رسوب دهی الکتریکی با استفاده از جریان مستقیم و بررسی تاثیر pH بر مقدار نشست نانو ذرات آلومینا و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃ است.

۲- مواد و روش تحقیق

در این تحقیق از فولاد زنگ نزن AISI 430 به عنوان زیر لایه برای فرآیند آبکاری الکتریکی استفاده شد. ترکیب شیمیایی زیر لایه فولادی با استفاده از روش طیف سنج تفکیک انرژی در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی زیر لایه فولادی AISI 430

درصد وزنی	۸۱/۳۶	۱۷/۱۰	۰/۹۲	۰/۵	۰/۱۲	کربن	سیلیسیم	منگنز	کروم	آهن	عنصر

زیر لایه فولادی AISI 430 در ابعاد ۱×۱×۰/۲ cm³ به عنوان کاتد و از کبالت خالص در ابعاد ۰/۲×۰/۲×۰/۲ cm³ به عنوان آند استفاده شد. سطح آند، دو برابر کاتد لحاظ گردید تا از بروز مشکلات پلاریزاسیون آندی، جلوگیری شود. از سیم مسی به طول ۱۲ cm لحیم شده در پشت نمونه‌ها برای اتصال بین کاتد و آند با منبع تغذیه استفاده شد. زیر لایه با کاغذهای ۴۰۰ تا ۲۵۰۰ به منظور دستیابی به سطحی صاف و صیقلی سمباده زنی شد. برای عملیات چری زدایی، نمونه به مدت ۱ دقیقه در محلول اسیدسولفوریک ۱۰ درصد الکتروپولیش شد و سپس در استون به مدت ۳۰ ثانیه قرارداده شد، در نهایت نمونه با آب مقطر شسته شد و به منظور جلوگیری از تشکیل لایه اکسیدی، بلا فاصله درون محلول برای انجام فرآیند آبکاری نهایی قرار گرفت.

ترکیب شیمیایی مورد استفاده به عنوان الکتروولیت برای ایجاد پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃ در جدول ۲ آورده شده است. در ابتدا با استفاده از ترازوی دیجیتالی جرم ترکیب شیمیایی حمام الکتروولیت طبق جدول ۲ اندازه گیری شد، مواد مورد نظر برای آبکاری در بشر ۱۰۰ میلی لیتری مخلوط گردید و با اضافه شدن آب مقطر دوار تقطیر، سپس بشر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد. این محلول درون دستگاه آلتراسونیک قرارداده شد و به مدت ۱۰ دقیقه همzedه شد، سپس با استفاده از همزن مغناطیسی برای ایجاد یک محلول همگن به مدت ۱ ساعت همzedه شد. با پی اچ متر، pH محلول کنترل شد. سپس کاتد به قطب منفی و آند به قطب مثبت منبع تغذیه متصل شد و فرآیند آبکاری به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد. فرآیند آبکاری در شرایط دما، زمان، سرعت هم زدن، غلظت Al₂O₃ و چگالی جریان ثابت، مطابق جدول ۳ و تغییر pH انجام شد. پس از پایان یافتن فرآیند پوشش دهی نمونه‌ها از محلول آبکاری خارج و با آب مقطر شسته شدند.

به منظور بررسی نحوه توزیع ذرات Al₂O₃ و میکروساختار نمونه‌های پوشش داده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Cam Scan MV 2300 مجهز به طیف سنج تفکیک انرژی استفاده شد.

جدول ۲- ترکیب شیمیایی محلول آبکاری پوشش کامپوزیتی $\text{Co-P-nanoAl}_2\text{O}_3$ بر حسب گرم بر لیتر

سولفات کربالت	۲۵۰
سدیم هیپوفسفینات	۴۰
اسیدبوریک	۴۰
نانوآلومینا	۵

جدول ۳- شرایط ثابت آزمایش

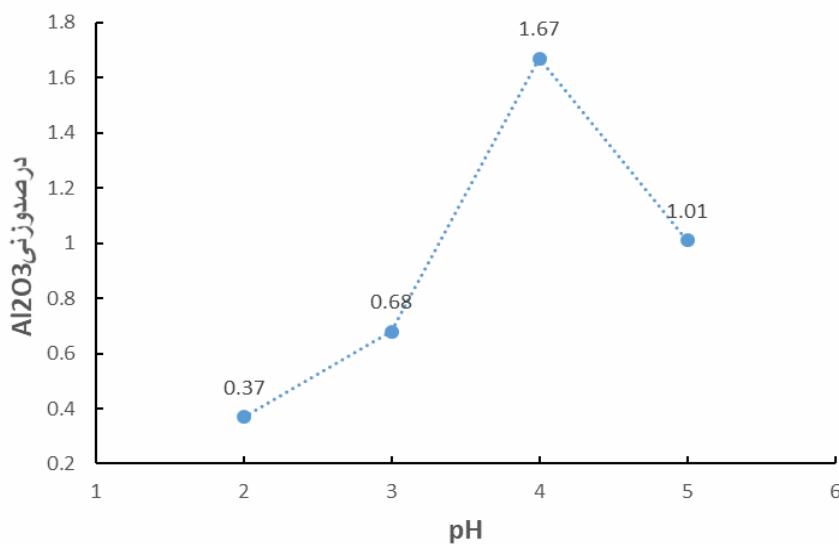
آزمایش (درجه سانتی گراد)	زمان آبکاری (دقیقه)	سرعت چرخش (rpm)	چگالی جریان (mA/cm^2)
۱۵	۷۰۰	۲۰	۵۵

آزمایش‌های پلاریزاسیون مقاومتی و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش در محلول $3/5$ درصدوزنی NaCl توسط دستگاه EG&G انجام شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار Power Suit رسم شدند. در این آزمایش‌ها از سلولی با 3 الکترود شامل؛ الکترود اشباع کالومل SCE به عنوان الکترود مرجع، پلاتین به عنوان الکترود کمکی و نمونه‌ها به عنوان الکترود کاری استفاده شد. قبل از آغاز آزمایش، نمونه‌ها با سطحی معادل 1cm^2 آماده شدند و بقیه قسمت‌های آن کاملاً با اپوکسی پوشانده شدند. همچنین نمونه‌ها به مدت 30 دقیقه در محلول 5 درصدوزنی NaCl غوطه‌ور شدند تا به حالت پایداری برسند. تغییرات کمتر از 5 در 5 دقیقه به عنوان حالت پایداری در نظر گرفته شد. طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محدوده فرکانس 10^{-2} تا 10^5 انجام گردید. آزمایش‌های پلاریزاسیون مقاومتی در محدوده ولتاژ مورد نظر با سرعت جاروب 1 mv/s و در دمای ثابت 25°C انجام شدند.

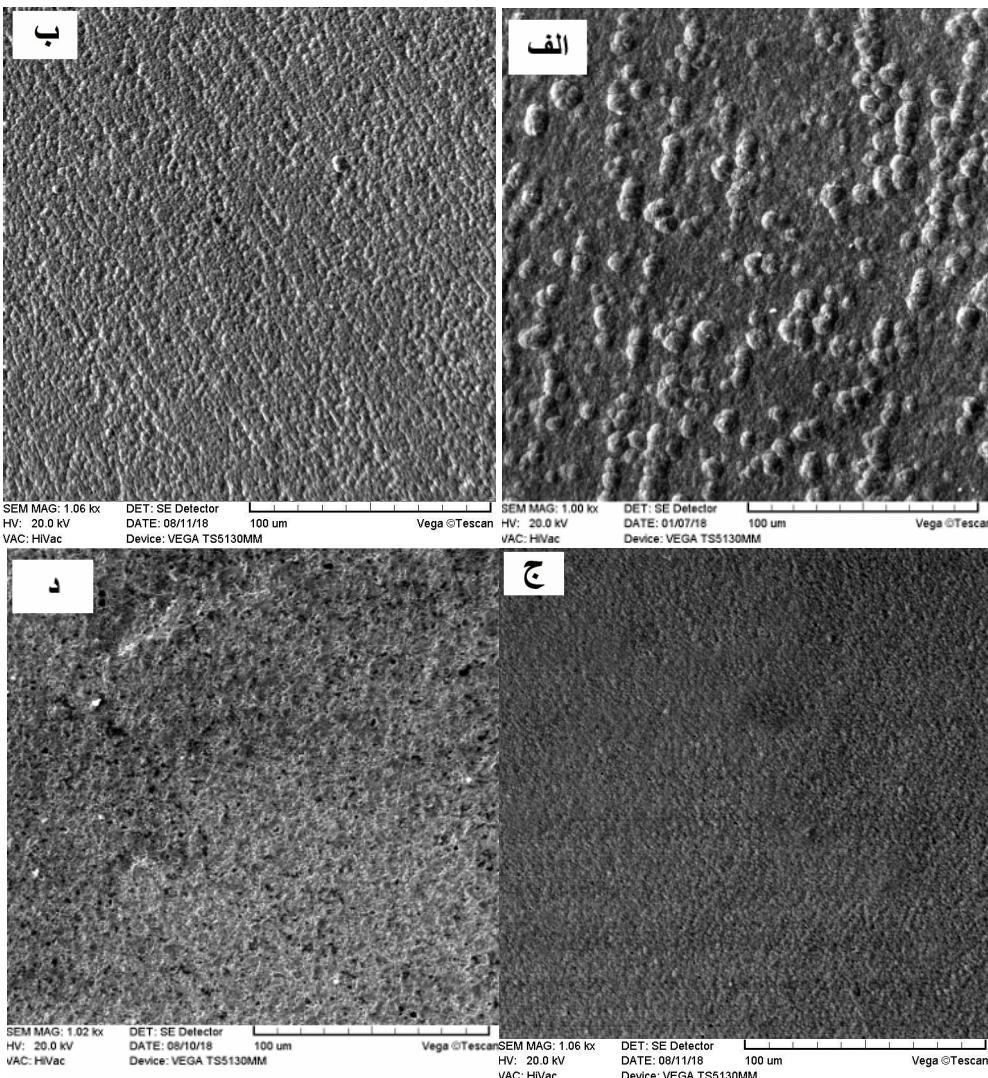
۳- نتایج و بحث

۳-۱- تاثیر pH بر میزان نشست Al_2O_3

شکل ۱ نمودار تغییر درصد وزنی ذرات سرامیکی Al_2O_3 در پوشش بر حسب pH را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود با افزایش pH از 2 به 4 با روند افزایش 1 واحدی درصد وزنی ذرات سرامیکی Al_2O_3 در پوشش افزایش می‌یابد و پس از آن با افزایش بیشتر pH درصد وزنی ذرات سرامیکی Al_2O_3 در پوشش کاهش می‌یابد.

شکل ۱- نمودار میزان تغییرات درصد وزنی ذرات Al_2O_3 در پوشش بر حسب pH

شکل ۲ ساختار میکروسکوپی نمونه‌ها (تصاویر SEM) را نشان می‌دهد با توجه به این شکل با افزایش pH پوشش یکنواخت تر و دارای حباب و حفره‌ی کمتری می‌باشد و در pH برابر با ۴ پوشش یکنواخت و عاری از حفره می‌باشد. با افزایش بیشتر pH پوشش دارای حفره می‌شود.

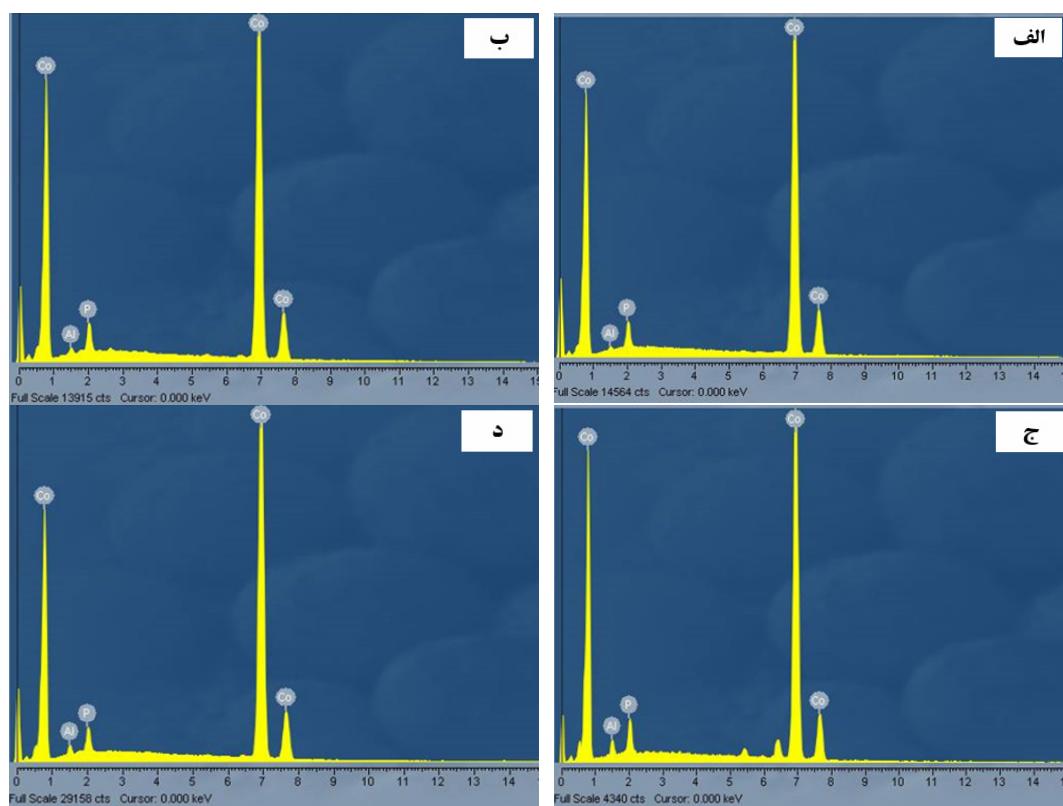


شکل ۲- تصاویر SEM از رسوب الکتریکی $\text{Co-P-nanoAl}_2\text{O}_3$ در pH های (الف) ۲ و (ب) ۴ و (ج) ۶ و (د) ۱۰

شکل ۳ آنالیز حاصل از پوشش $\text{Co-P-nanoAl}_2\text{O}_3$ و جدول ۴ درصد وزنی ذرات تشکیل دهنده پوشش در pH های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ را نشان می‌دهند. همانطور که مشاهده می‌شود درصد وزنی ذرات Al_2O_3 با افزایش pH زیاد می‌شود و بیشترین درصد وزنی ذرات سرامیکی Al_2O_3 در pH برابر با ۴ می‌باشد و بیشتر از pH برابر با ۴ درصد وزنی ذرات Al_2O_3 کاهش می‌یابد.

جدول ۴- تغییرات درصد وزنی ذرات نانوآلومینا، فسفر و کبالت در پوشش بر حسب تغییر pH با شرایط چگالی جریان برابر با 15mA/cm^2 و غلظت ذرات نانوآلومینا در محلول برابر با 5g/L ، دما برابر با 55°C درجه سانتی گراد و سرعت چرخش برابر با 700 rpm

pH	درصد وزنی ذرات آلومینا در پوشش	درصد وزنی ذرات فسفر در پوشش	درصد وزنی ذرات کبالت در پوشش
۹۸/۶۳	۱		۰/۳۷
۹۷/۶۲	۱/۷		۰/۶۸
۹۴/۵۳	۳/۸		۱/۶۷
۹۶/۸۹	۲/۱		۱/۰۱



شکل ۳- آنالیز حاصل از پوشش $\text{Co-P-nanoAl}_2\text{O}_3$ در pH های (الف) ۲ و (ب) ۳ و (ج) ۴ و (د) ۵

با افزایش pH از ۲ با روند افزایش ۱ واحدی به ۴ درصد وزنی ذرات سرامیکی Al_2O_3 در پوشش افزایش می‌یابد و پس از آن با افزایش pH درصد وزنی ذرات Al_2O_3 در پوشش کاهش می‌یابد (شکل ۱).

کاهش pH محلول گرادیان نفوذی را افزایش و pH سطحی را کاهش می‌دهد، اما همچنین احیای هیدروژن را افزایش و بازده رسوب گذاری را کاهش می‌دهد. برای ترویج ترکیب ذرات آلومینا در رسوب، جاذب یون‌های فلزی روی سطح ذرات بیشتر از یون‌های هیدروژنی مفید است، کاهش غلظت یون H^+ در الکتروولیت موجب جذب یون‌های فلزی بر روی سطح از ذرات سرامیکی Al_2O_3 می‌شوند که منجر به افزایش رسوب ذرات آلومینا می‌شود [۱۳]. مقدار pH کاتد همیشه با مقدار pH محلول آبکاری یکسان نیست. یون‌های هیدروژن در برقراری جریان الکتریکی شرکت می‌کنند و حضور آن‌ها در فرآیند آبکاری pH الکتروود را تغییر می‌دهد. مقدار pH فیلم کاتدی معمولاً بالاتر از pH محلول است، اگر جابجاگایی یون‌های هیدروژن کمتر از یون‌های هیدروژن احیا شده باشد، تغییر در مقدار pH بازده جریان کاتدی و ساختار رسوب را تحت تاثیر قرار می‌دهد [۱۴].

نانو ذرات Al_2O_3 در حمام‌های قلیایی بار سطحی منفی و در حمام سولفات‌اسیدی بار سطحی مثبت دارند. بار سطحی سطوح اکسیدی تابع پیچیده‌ای از pH و مقاومت یونی محلول می‌باشد. در pH های پایین بار سطحی ذرات در مقایسه با pH های بالا مثبت تراست [۱۵].

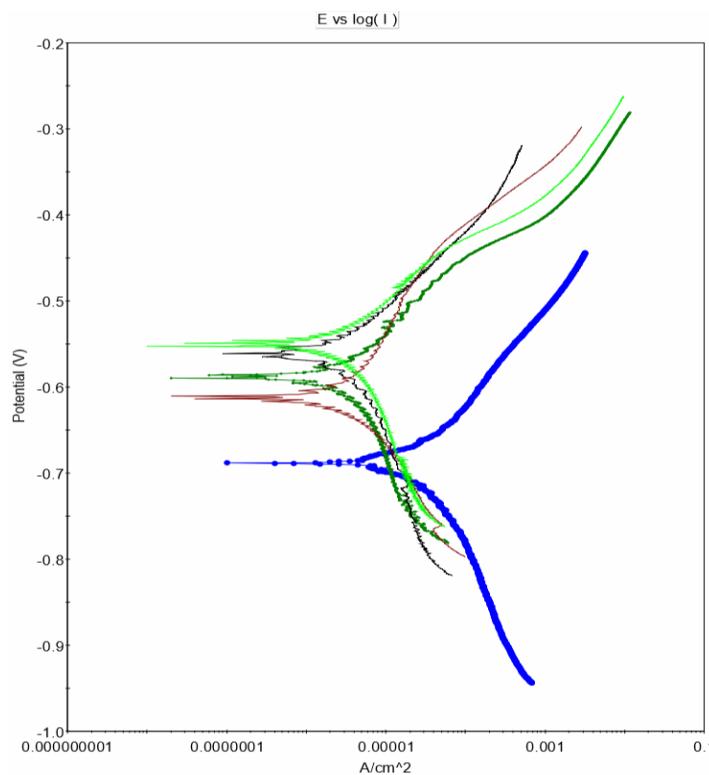
pH بر نحوه بارگیری ذرات سرامیکی در حمام آبکاری اثر دارد در حمام‌های قلیایی، ذرات آلومینا بار منفی می‌گیرند در حالی که در حمام‌های اسیدی همین ذرات دارای بار مثبت می‌شوند.

از نتایج حاصل و مطالعات صورت گرفته می‌توان گفت که pH بر مقدار ذرات سرامیکی و ترکیب پوشش تاثیرگذار است [۱۶، ۱۷]. می‌توان این تغییر در مقدار ذرات سرامیکی در پوشش به پتانسیل زتا ذرات نسبت داد. چرا که یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که بر پتانسیل زتا ذرات اثر دارد pH است. در pH های اسیدی کاتیون‌های کجالت روی سطح ذرات آلومینا قرار می‌گیرند. لذا ذرات آلومینا دارای بار مثبت شده و به راحتی جذب سطح کاتد که دارای بار منفی هست، می‌شوند. در مقابل، در pH های بازی ذرات اکسیدی بارهای منفی را به خود می‌گیرند و لذا مقدار آنها در پوشش کاهش می‌یابد [۱۶]. با افزایش pH پوشش یکنواخت تر و میزان حباب و حفره‌ی آن کمتر می‌شود و در pH برابر با ۴ پوشش یکنواخت و عاری از حفره می‌باشد. از pH برابر با ۴ با افزایش

pH در پوشش حفره ایجاد می‌شود (شکل ۲). با افزایش pH ساختار ریزدانه‌تر و یکنواخت‌تر می‌شود. در pH های کمتر سطح پوشش زبرتر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود و دارای حفره می‌باشد [۱۶].

۲-۳- تأثیر pH بر رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃

شکل ۴ منحنی‌های تافل بدست آمده از آزمایش‌های مربوط به تغییر pH را نشان می‌دهد، با توجه به این شکل و با رسم مماس‌های این منحنی‌ها و بدست آوردن محل تلاقی این مماس‌ها و معادله استرن گری مشاهده می‌شود که با افزایش pH جریان خوردگی کاهش، مقاومت به خوردگی و پتانسیل خوردگی افزایش می‌یابد و کمترین جریان خوردگی و بیشترین مقاومت به خوردگی و پتانسیل در pH برابر با ۴ می‌باشد و در pH بیشتر از ۴ جریان خوردگی افزایش و مقاومت به خوردگی و پتانسیل خوردگی کاهش می‌یابد.



شکل ۴- مقایسه نتایج آزمون پلاریزاسیون پوشش‌های کامپوزیتی Co-P-nanoAl₂O₃ در pH های نمونه بدون پوشش ۵ ۴ ۳ ۲ ۰

جدول ۵- جریان خوردگی و مقاومت به خوردگی پوشش در pH های مختلف آبکاری

شماره آزمایش	pH	جریان خوردگی (μA)	مقاومت به خوردگی پوشش (Ω)
۱۰/۳۶	۲	۲/۷۴۲	۱
۱۱/۷۶	۳	۱/۹۱۰	۲
۱۳/۹۴	۴	۱/۰۰۱	۳
۱۰/۸۳	۵	۲/۰۸	۴
۷/۰۶	-	۵/۰۳۰	نمونه بدون پوشش

مقادیر بدست آمده از نمودارهای تافل شامل جریان خوردگی و مقاومت به خوردگی پوشش پوشش‌های Co-P-nanoAl₂O₃ در جدول ۵ نشان می‌دهد که با افزایش pH در هنگام پوشش دهی، جریان خوردگی کاهش می‌یابد و متناسب با آن مقاومت

خوردگی پوشش کامپوزیتی افزایش می‌یابد، این روند تا pH برابر با ۴ ادامه دارد سپس با افزایش pH بیشتر از ۴ جریان خوردگی افزایش و مقاومت به خوردگی کاهش می‌یابد.

افزایش pH تا مقدار ۴ باعث افزایش نشست نانو ذرات الومینا در پوشش شد. حضور ذرات فاز تقویت کننده مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی کمالت-فسفر را بهتر می‌کند در پوشش‌های نانو کامپوزیتی حضور نانو ذرات در ساختار پوشش از طریق مکانیزم‌هایی همچون: تشکیل میکروسل‌های گالوانیک بین ذره و زمینه و انسداد مسیرهای خوردگی توسط نانو ذرات و تغییر در ریزساختار پوشش رفتار خوردگی را بهبود می‌دهند [۱۸،۱۹].

نانو ذرات سرامیکی Al_2O_3 به کار رفته در مرزهای کربستالی و همچنین در داخل کربستال‌ها می‌توانند به جلوگیری از خوردگی موضعی کمک کنند. مکانیزم آن به این صورت است که در حضور ذرات فاز ثانویه و توزیع یکنواخت آنها در پوشش، تعداد زیادی میکروسل‌های گالوانیک ایجاد می‌شود [۲۰،۲۱].

چون این ذرات، پتانسیل خوردگی نجیب تر و مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به زمینه دارند در نتیجه این ذرات نقش کاتد را ایفا می‌کنند و زمینه اطراف آنها نقش آند را دارد. تشکیل این میکروسل‌های گالوانیک، توزیع خوردگی را در سطح پوشش یکنواخت‌تر می‌کند و باعث کاهش خوردگی موضعی می‌شود و به طور کلی خوردگی یکنواخت و همگنی رخ می‌دهد در نتیجه مقاومت به خوردگی افزایش می‌یابد [۲۰،۲۱].

نانو ذرات تقویت کننده در زمینه کامپوزیتی پوشش و در مرز دانه‌ها به عنوان مواد فیزیکی خنثی جلوی هجوم و پیشرفت محیط خورنده به پوشش را می‌گیرند و از گسترش خوردگی جلوگیری می‌کنند و تا حدودی باعث کاهش خوردگی موضعی می‌شود [۲۰،۲۱،۲۲].

هم رسوی نانو ذرات تقویت کننده در زمینه پوشش با اصلاح و تغییر ریزساختار زمینه پوشش می‌توانند باعث بهبود مقاومت به خوردگی شوند [۲۰،۲۱]. در حضور نانو ذرات تقویت کننده در پوشش‌های نانو کامپوزیتی، ساختاری نامنظم و پیچیده مشاهده می‌شود که برای پیشرفت خوردگی باید مسیری پر پیچ و خم مت Shank از مسیرهای متعددی طی شود که همین طولانی تر شدن مسیر می‌تواند منجر به افزایش مقاومت به خوردگی شود [۲۰،۲۳].

۴- نتیجه‌گیری

(۱) فولاد زنگ نزن AISI 430 توسط پوشش Co-P-nano Al_2O_3 تحت چهار pH برابر با ۲ و ۳ و ۴ و ۵ پوشش داده شد و تاثیر pH بر مقدار نشست نانو الومینا، مورفولوژی و میکروساختار و مقاومت به خوردگی بررسی شد. نتایج نشان داد رسوب Co-P-nano Al_2O_3 بدست آمده در حمام با چگالی جریان برابر با 15 mA/cm^2 و $\text{pH}=4$ ، دما برابر با ۵۵ درجه سانتی گراد و سرعت چرخش برابر با 700 rpm و غلظت ذرات نانو الومینا برابر با g/L ۵ یکنواخت بوده و هیچ گونه ترک و تخلخلی در آن وجود نداشت. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیوبدینامیک در محلول آبی $3/5$ درصد وزنی NaCl نشان داد که نمونه پوشش داده شده در حمام با $\text{pH}=4$ بیشترین مقاومت در برابر خوردگی ($13/97 \Omega \cdot \text{cm}^2$) را در مقایسه با نمونه بدون پوشش ($7/06 \Omega \cdot \text{cm}^2$) و نمونه پوشش داده شده در حمام با $\text{pH}=2$ ($10/36 \Omega \cdot \text{cm}^2$)، نمونه پوشش داده شده در حمام با $\text{pH}=3$ ($11/76 \Omega \cdot \text{cm}^2$) و نمونه پوشش داده شده در حمام با $\text{pH}=5$ ($10/83 \Omega \cdot \text{cm}^2$) دارد.

مراجع

- [1] T. Borkar, "Electrodeposition of nickel composite coatings", Mumbai India, (2010). p. 111.
- [2] R.S.Pai, "Nickel Electroplating using Shipley Megaposit SPR 220 Positive Resist as a Mold", (2011).
- [3] B.Szczygiel, and M. Kolodziej, "composite Ni/Al $_2\text{O}_3$ coating and their corrosion resistance, *Electrochimica Acta*", (2005). 50(20): p. 4188-4195.
- [4] N. padhy, et al., "corrosion performance of TiO $_2$ coated type 304L stainless steel in nitric acid medium". *Surface and Coating Technology*, (2010). 204 (16-17): p. 2782-2788.
- [5] K. Arunsunai Kumar, G. paruthimal Kalaignan, and V .S. Muralidharan, "Direct and pulse current electrodeposition of Ni-W-TiO $_2$ nanocomposite coatings". *Ceramics International*, (2013). 39(3): p. 2827-2834.
- [6] Y. Tsuru,.. M.N.Foulkes, F.R., "Effects of chloride, bromide and iodide ions on internal stress in films deposited during high speed nickel electroplating from a nickel sulfamate bath", *Journal of Applied*

- Electrochemistry, (2000). 30: p. 231-238.
- [7] G. BARI, A.D., "Modern Electroplating-Electroplating of nickel". (2010). p. 79-114.
- [8] L. Ma, , Zhou, K. C., Li, Z. Y., and Wei, Q. P., "Electrodeposition of Ni-Co-Fe₂O₃ composite coatings" , J. Cent . South Univ. Technol, (2010). 17: p. 708-714.
- [9] Y. Lin, -C. and J.-G. Duh, "Effect of surfactant on electrodeposited Ni-P layer as an under bump metallization". Journal of Alloys and Compounds, (2007). 439(1-2): p. 74-80.
- [10] Y. Wang, X. Shu, and W. Gao, "Microstructure and properties of Ni Co TiO₂ composite coatings fabricated by electroplating". International Journal of Modern Physics B, (2015). 29:p. 7.
- [11] سیاوش ایمانیان قازانلو، علی شکوهفر و حامد بخشی، تولید پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO₂ به روش رسوب الکتروشیمیایی جریان مستقیم. فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، ۱۳۹۵.
- [12] Lin, Y . C., and Duh, J. G., "Effect of surfactant on electrodeposited Ni-P layer as an under bump metallization": , ournal of alloys and Compounds, (2007). 439: P. 74-80.
- [13] M. Holm, T.J. O'Keefe, "Evaluation of nickel deposition by electrochemical impedance spectroscopy", Journal of Applied Electrochemistry, Vol.30, (2000),1125-1132.
- [14] C. Siah, N. Aziz, Z. Samad, MN. Idris, MA. Miskam , "A Review Of The Fundamental Studies For The Electroplating Process." University Sains Malaysia, unpublished (2002).
- [15] D. Thiemig, A. Bund, "Characterization of electrodeposited Ni-TiO₂ nanocomposite coatings", Surf. Coat. Technol, 202, (2008), 2976-2984.
- [16] A. Bund and D. Thiemig, "Influence of bath composition and pH on the electrocodeposition of alumina nanoparticles and nickel," Surface and Coatings Technology, vol. 201, (2007), 7092-7099.
- [17] Q. Li, X. Yang, L. Zhang, J. Wang, and B. Chen, "Corrosion resistance and mechanical properties of pulse electrodeposited Ni-TiO₂ composite coating for sintered NdFeB magnet," Journal of Alloys and Compounds, vol. 482, (2009), 339-344.
- [18] T. Borkar and S. P. Harimkar, "Effect of electrodeposition conditions and reinforcement content on microstructure and tribological properties of nickel composite coatings," Surface and coatings Technology, vol. 205, (2011), 4124-4134.
- [19] Y. Yao, S. Yao, and L. Zhang, "Preparation, mechanical properties and wear resistance of Ni- W/SiC nanocomposite coatings," Materials Science and Technology, vol. 24, (2008), 237-240.
- [20] Y. Yao, S. Yao, L. Zhang, and H. Wang, "Electrodeposition and mechanical and corrosion resistance properties of Ni-W/SiC nanocomposite coatings," Materials Letters, vol. 61, (2007), 67-70.
- [21] M. Haciismailoglu and M. Alper, "Effect of electrolyte pH and Cu concentration on microstructure of electrodeposited Ni-Cu alloy films," Surface and Coatings Technology, vol. 206, (2011), 1430-1438.
- [22] M. Allahyarpour, M. Aliofkhazraei, A. S. Rouhaghdam, and V. Torabinejad, "Electrodeposition of Ni-W-Al₂O₃ nanocomposite coating with functionally graded microstructure," Journal of Alloys and Compounds, vol. 666, (2016), 217-226.
- [23] F. Ebrahimi, G. Bourne, M. S. Kelly, and T. Matthews, "Mechanical properties of nanocrystalline nickel produced by electrodeposition," Nanostructured Materials, vol. 11, (1999), 343-350.